



LEICA **SUMMILUX-SL** 1:1.4/50 ASPH.

Dane techniczne.

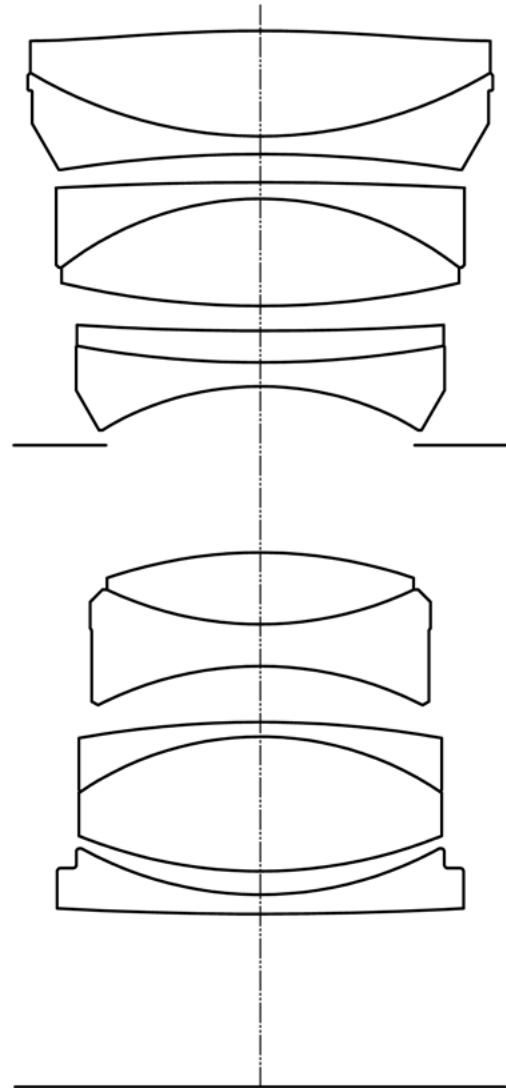
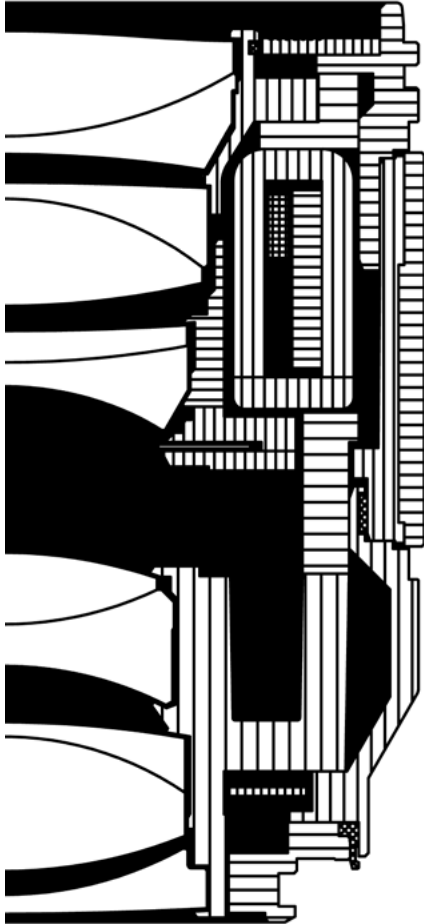


Obiektyw	Leica Summilux-SL 1:1.4/50 ASPH.
Numer katalogowy	11195
Anodowany na czarno	
Kąt widzenia (ukośny/poziomy/pionowy) 35 mm (24 x 36 mm)	46,4°/39,2°/26,7°
Konstrukcja optyczna	
Liczba soczewek/grup	11/6
Liczba powierzchni asferycznych	2
Pozycja źrenicy wejściowej do bagnetu	42,7 mm
Zakres roboczy	Od 0,50 m do ∞
Ustawianie ostrości	
Ustawienia	Opcjonalnie w aparacie ustawiane są tryby pracy automatyczne (autofokus) lub manualne
Najmniejsze pole obiektu	35 mm: 274 x 183 mm
Największa skala	1:7,6
Przysłona	
Ustawienie/funkcjonalność	Elektronicznie sterowaną przysłona, ustawienie w aparacie, możliwość ustawienia również połowy lub trzeciej części wartości
Najmniejsza przysłona	16
Liczba lamel	11
Napęd autofokusa	Precyzyjny silnik z cewką głosową zapewniający szybkie i ciche ruchy autofokusa
Oprogramowanie sprzętowe	Oprogramowanie sprzętowe obiektywu można aktualizować za pomocą aparatu
Powłoka	Hydrofobowa powłoka Aqua-Dura® na soczewkach zewnętrznych
Tworzywo	Całkowicie metalowa obudowa z aluminium, anodowana na czarno, odporna na pył i zachłapanie
Bagnet	Bagnet Leica L z listwą kontaktową
Gwint filtra	E67
Oslona przeciwsloneczna	Bagnet zewnętrzny do osłony przeciwslonecznej (w zestawie)
Wymiary	
Długość	Ok. 75,5 mm/116,3 mm (bez/z osłoną przeciwsloneczną)
Średnica	Ok. 74 mm/82 mm (bez/z osłoną przeciwsloneczną)
Waga	Ok. 584 g/637 g (bez/z osłoną przeciwsloneczną)



LEICA **SUMMILUX-SL** 1:1.4/50 ASPH.

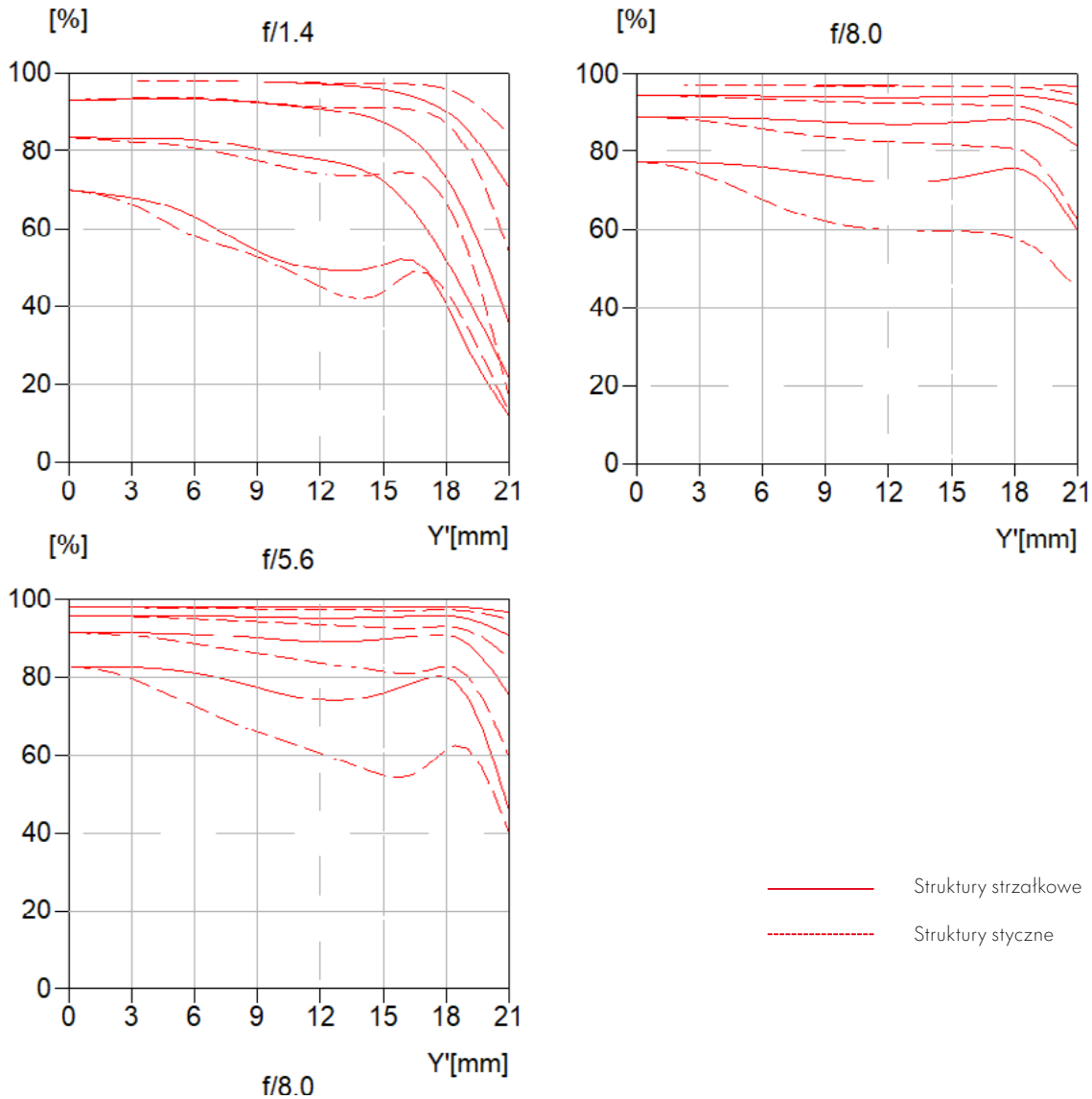
CIĘCIE LINII





LEICA **SUMMILUX-SL** 1:1.4/50 ASPH.

DIAGRAMY MTF



KRZYWE MTF

MTF podano dla pełnego otworu przysłony oraz dla 5,6 i 8 dla dużych odległości fotografowania (nieskończoność). Przedstawiono kontrast w procentach dla 5, 10, 20, 40 Lp/mm w stosunku do wysokości formatu dla struktur stycznych (linia przerywana) i strzałkowych (linia ciągła) w świetle białym. 5 i 10 Lp/mm dają obraz zachowania kontrastu dla grubszych struktur obiektów, 20 i 40 Lp/mm dokumentują zdolność rozdzielczą drobnych i najdrobniejszych struktur obiektów.